超声速等离子体射流的数值模拟*

袁行球¹) 李 辉²) 赵太泽¹) 俞国扬³) 郭文康¹) 须 平¹) ¹(复旦大学现代物理研究所,上海 200433) ²(中国科学技术大学热科学与能源工程系,合肥 230027)

3(中国科学院等离子体物理研究所,合肥 230031)

(2003年9月25日收到2004年4月15日收到修改稿)

基于可压缩的全 Naiver-Stokes 方程 利用 PHOENICS 程序对由会聚-辐射阳极形状等离子体炬产生的超声速等 离子体射流进行了数值模拟.考虑了等离子体的黏性、可压缩性以及变物性对等离子体射流特性影响.研究了超声 速等离子体射流的流场结构特性以及不同环境压力对等离子体射流产生激波结构的影响.结果表明,超声速等离 子体射流在喷口附近形成的周期性激波结构是其和环境气体相互作用的结果.

关键词:等离子体炬,超声速等离子体射流,PHOENICS PACC:5225,5265,5270

1.引 言

由会聚-辐射阳极形状的等离子体炬产生的超 声速等离子体射流被广泛地应用于等离子体低压喷 涂、等离子体化学汽相沉积以及金刚石薄膜的制取 等领域 在这些应用中 超声速等离子体射流通常被 射入到低气压的环境当中,并和环境气体相互作用 形成周期性的激波结构 对这种超声速等离子体的 温度和速度特性及其激波结构的了解将有助于我们 更好地优化这些过程,然而,由于其高温、高速的特 性 实验测量具有相当的难度 因此通过数值模拟来 了解这种超声速等离子体射流的特性相当重要,在 过去的几十年中,对于以低压等离子体喷涂为背景 的研究大多是以亚声速等离子体射流作为研究对 象[1-5] 对于超声速等离子体射流的研究只是最近 才引起足够的重视[6-11] 这一方面可能因为其对实 验手段的要求相对较高,另一方面,从数值计算的角 度而言 对于这种高速可压缩流体的数值计算较为 困难

本文在局部热力学平衡条件下,基于可压缩的 全 Naiver-Stokes(N-S)方程,利用 PHOENICS 程序对 超声速等离子体射流进行了数值模拟.本文采用可 以压缩的全 N-S 方程描述,因此计算考虑了等离子 体黏性效应,同时考虑到超声速等离子体射流存在 激波这样的强间断特性,采用 Van-Leer 高阶精度差 分格式来离散对流项.研究了不同环境压力对超声 速等离子体射流特性的影响,并与实验结果进行了 比较.

2. 物理模型

2.1. 基本假定

本文基于如下基本假定 (1) 筹离子体射流为稳 态的、轴对称结构 (2) 等离子体工作气体和背景环 境气体都是氩气,即氩等离子体射流喷射到氩环境 气体当中 (3) 筹离子体为光学厚的,并且处于局部 热力学平衡状态.

由于在低压超声速等离子体射流中,等离子体 有可能不满足局部热力学平衡条件.为了简化本文 计算中采用的这个假定,对于处于非局部热力学平 衡和非化学反应平衡的等离子体的计算模拟是我们 正在进行的研究工作.

2.2. 控制方程

根据上述假定,从质量、动量和能量方程出发, 采用柱坐标(r,z,θ)系可以得到如下几个基本方

^{*}教育部重点实验室高级访问学者计划、中路-波尔奖学金、中国工程物理奖学金和三星奖学金资助的课题。

连续性方程:

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho rv)}{\partial r} = 0.$$
 (1)

轴向动量方程:

$$\frac{\partial (\rho uu)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial (\rho r uv)}{\partial r}$$

$$= -\frac{\partial p}{\partial z} + 2\frac{\partial}{\partial z} \left[\Gamma_u \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \right]$$

$$+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \Gamma_u \left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right]. \quad (2)$$

径向动量方程:

$$\frac{\partial (\rho uv)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial (\rho rvv)}{\partial r}$$

$$= -\frac{\partial p}{\partial r} + 2\frac{\partial}{\partial z} \left[\Gamma_u \left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right]$$

$$+ \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \Gamma_u \left(\frac{\partial v}{\partial r} \right) \right] - \Gamma_u \frac{2v}{r^2}. \quad (3)$$

能量方程

$$\frac{\partial (\rho uh)}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial (\rho rvh)}{\partial r}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r\Gamma_{h} \frac{\partial h}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_{h} \frac{\partial h}{\partial z} \right)$$

$$+ u \frac{\partial P}{\partial z} + v \frac{\partial p}{\partial r} + \Phi - \dot{q}_{r}, \qquad (4)$$

其中

$$\begin{split} \Phi &= \Gamma_u \bigg\{ 2 \bigg[\left(\frac{\partial v}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{v}{r} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \bigg] \\ &+ \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 \bigg\} + \frac{2}{3} \Gamma_u \bigg[\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r} + \frac{\partial u}{\partial z} \bigg]^2 \,. \end{split}$$

这里 u ,v 分别表示轴向和径向速度 ,p 表示静压 , ρ 为密度 , q_r 表示体辐射功率.

2.3. 湍流模型

超声速等离子体射流喷入到环境气体中与环境 气体相互作用,通常是处于湍流状态.为了考虑湍流 对等离子体射流的影响,本文采用标准的 *K*-ε 湍流 模型,该模型所需求解的湍流动能方程和湍流耗散 率方程如下:

湍流动能方程:

$$\rho u \frac{\partial K}{\partial z} + \rho v \frac{\partial K}{\partial r}$$

$$= G - \rho \varepsilon + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_K \frac{\partial K}{\partial z} \right)$$

$$+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma_K \frac{\partial K}{\partial r} \right).$$
(5)

湍流耗散率方程:

$$\rho u \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} + \rho v \frac{\partial \varepsilon}{\partial r}$$

$$= c_1 G \frac{\varepsilon}{K} - c_2 \rho \frac{\varepsilon^2}{K} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_{\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right)$$

$$+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma_{\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} \right). \quad (6)$$

其中 *C* 表示湍流黏性耗散项,其具体表达式和文献 [13]相同.运用该模型,湍流黏性和湍流热导率可 以表示为

$$\mu_{t} = c_{\mu}\rho \frac{K^{2}}{\varepsilon} ,$$
$$k_{t} = \frac{\mu_{t}c_{p}}{\Pr_{t}} .$$

方程(1)--(6)中的输运系数定义为

$$\Gamma_{u} = \mu + \mu_{t} ,$$

$$\Gamma_{h} = (k + k_{t}) c_{p} ,$$

$$\Gamma_{K} = \mu + \mu_{t} / c_{K} ,$$

$$\Gamma_{c} = \mu + \mu_{t} / c_{c} .$$

这里 $\mu_{,k}$, c_{ρ} 分别表示分子黏性、热导率和比热容; K_{ϵ} , Pr_{ι} 分别为湍流动能、耗散率以及湍流普朗特数; c_{1} , c_{2} , c_{κ} , c_{ϵ} 和 c_{μ} 是模型中所用到的湍流常数, 这些常数的值分别为 1.44, 1.92, 0.09, 0.7, 1.3.

2.4. 方程的无量纲化

选取适当的参考量 ,上述方程组可以实现无量 纲化 ,本文中对上述方程进行无量纲化所选取的参 考变量为长度 : R_0 ,密度 : ρ_0 ,速度 : $\frac{a_0}{\sqrt{\gamma}}$,压力 : p_0 , 焓 : $\frac{\gamma-1}{\gamma}h_0$,湍流动能 : $\frac{a_0^2}{\gamma}$,湍流耗散率 : $\frac{a_0^3}{R_0\gamma\sqrt{\gamma}}$,湍 流黏性 : $\frac{a_0R_0}{\sqrt{\gamma}}$,其中 R 计算区域的径向长度 , ρ_0 为 入口处的等离子体密度 , a_0 为入口处的当地声速 , γ 为可压缩性因子 ,同时为了无量纲化方程 ,我们还假 定入口处的高温等离子体满足理想气体状态方程.

2.5. 等离子体的热力学属性和输运系数

考虑等离子体工作气体为氩气,等离子体焓值、 密度、黏性系数、热导率、比热容和体辐射功率都是 温度和压力的函数.不同压力和温度下的等离子体 焓值、密度、黏性系数、热导率和比热容是从数据文 件中读入,体辐射功率取自 Menart 等^[12]在一个大气 压下的计算结果,对于不同压力的体辐射功率计算, 我们利用文献 6]中的关系 $q_{r,p_1}/q_{r,p_2} = p_1/p_2$ 对不 同的压力外推得到.

2.6. 边界条件

本文计算所采用的控制方程为无量纲化后的方程,计算区域如图 1 所示.相应的边界条件如下:为 了与实验结果比较,在入口处(*A*,*B*)我们采用和文 献 9 相同的入口边界条件,该入口条件也是由实验 测量所得到真实边界条件,即等离子体的马赫数为 1 温度以及压力分别为 *T*₀ = 7500 K 和 48 kPa,且均 为均匀分布,背景气体压力分别取为 6.5,13,26 和 39 kPa. *BC*,*CD*,*DE* 为给定压力的自由边界,当内点 压力大于界面压力时,等离子体流出界面,其速度为 内点的速度,当内点的压力小于界面压力,外界气体 被吸入,吸入速度为零.*AE* 为轴对称边界.



3. 结果及讨论

3.1. 不同差分格式以及网格数对计算结果的影响

图 2 表示对流项采用 Van-Leer 高阶格式和混杂 格式离散时的计算结果.从图 2 可以看出,混杂格式 的耗散性过大,因此计算得到的激波个数比高阶格 式少,激波强度也比用高阶格式计算的结果要低,但 是二种格式计算所得到的第一个激波离开喷口的位 置基本一致.这个计算结果表明,在超声速等离子体 射流的计算中应该采用高精度的差分格式.网格的 疏密程度对计算结果的影响如图 3 所示.由图 3 可 知,密网格时计算得到的激波比疏网格时更加明显. 从这个结果看,网格越密数值耗散似乎越小,从而计 算得到的激波更加明显,但网格越密计算所用的机 时越长,因此建议计算时采用合理的符合精度的网 格数.对于本文所讨论的结果,如果没有特别申明, 均为用 Van-Leer 差分格式和网格数为 100×150 时 的计算结果



图 2 不同差分格式对计算结果的影响 环境压力为 13 kPa



图 3 不同网格数对计算结果的影响 环境压力为 13 kPa

3.2. 超声速等离子体射流的压力、马赫数、温度及 速度场特性

我们知道,根据射流入口处的静压力 $_p$ 与环境 压力 $_{p_0}$ 比值 $_{p/p_0}$ 的不同,超声速等离子体射流和 环境气体相互作用分为欠膨胀射流($_{p/p_0 \ge 1}$)和过 膨胀射流($_{p/p_0 < 1}$).本文所讨论的超声速等离子体 射流属于过膨胀等离子体射流.

图 4 表示喷口附近处的静压力分布.从图 4 可 以看出,由于喷口处的静压力和环境压力不匹配,等 离子体射流和环境气体相互作用在喷口附近形成了 周期性的激波结构.喷口附近处的马赫数分布如图 5 所示.相应地,这种周期性的压缩和膨胀波结构在 图 5 中也非常明显.值得注意的是,如图 6、图 7 所 示,在膨胀段的等离子体速度很大,大于当地声速, 因此该处的马赫数大于 1;而在压缩段,等离子体的 动能转变为热能,此时等离子体速度降低,但是其温



图 4 喷口处的相对静压力分布 环境压力为 13 kPa, *p*/*p*₀ 变 化从 0.1 到 0.9 间隔为 0.01 最外面的相对静压力为 0.1



图 5 喷口处的马赫数分布 环境压力为 13 kPa,马赫数变化从 0.1 到 3.0,间隔为 0.1,最外面的马赫数为 0.1



图 6 喷口处的相对速度分布 环境压力为 13 kPa, u/a₀ 变化 从 0.05 到 2.0 间隔为 0.05 最外面的相对速度为 0.05



图 7 喷口处的相对温度分布 环境压力为 13 kPa, T/T₀ 变化 从 0.02 到 0.8 间隔为 0.02 最外面的相对温度为 0.02

度升高,此时的马赫数小于1.沿着轴向的静压力, 马赫数分布如图8所示.从图8可以看出,由于黏性 耗散以及环境压力的作用,这种周期性激波结构的 强度越来越弱.



图 8 沿轴向的马赫数分布 环境压力为 13 kPa

3.3. 不同环境压力对超声速等离子体射流激波结构的影响

图 9—图 12 分别表示在不同环境压力条件下, 轴向等离子体静压力、温度、速度以及马赫数分布.



图 9 不同环境压力对沿轴向的静压力分布的影响



图 10 不同环境压力对沿轴向的温度分布的影响





图 12 不同环境压力对沿轴向的马赫数分布的影响

从图 9—图 12 可以看出,当环境压力比较低时,等 离子体射流形成强烈的周期性激波结构,特别是第 一个激波结构非常强,并且在这个强激波结构后形 成了一个明显马赫盘.当环境压力相对较高时,第一 个强激波结构的位置离喷口较近,激波结构的强度 也相应降低.此外,通过比较我们还可以发现,对于 不同的环境压力,第一个激波的结构基本相同,所不 同的是它们离开喷口处的距离随着环境压力的降低 而增加,其强度也相应地增加.

图 13 表示在不同背景压力时,计算所得到第一

个激波结构离开喷口处的距离和实验测量结果的比较.本模型计算所得到第一个激波结构离开喷口处的距离相对实验测量要小,然而,值得指出的是试验上对于这个强激波结构的位置在测量时也存在较大的误差^[9].同时,本模型还有许多因素没有加以考虑,比如非局部热力学平衡的影响,这也是造成计算结果和实验测量有偏差的一个原因,这将会在我们今后的研究工作中得以改进.



图 13 不同环境压力计算所得激波离开喷口处的距离和实验测 量结果的比较 ○为计算结果 圖为实验结果 ,实验结果取自文 献 9]

4. 结果与讨论

本文利用 PHOENICS 程序对超声速等离子体射 流进行了计算,数值模拟的主要结果如下:

 1)不同的差分格式和网格数的计算结果表明, 超声速等离子体炬的计算应该采用精度较高的差分
 格式,网格数越多似乎数值耗散也越小.

2)超声速等离子体射流的温度、速度、马赫数以 及静压力分布特性和环境压力有关,在不同环境压 力背景下,其温度场和速度场具有不同的分布.

感谢清华大学工程力学系陈熙教授对本工作所给予的 有益讨论并提供氩等离子体热力学属性和输运数据.

- [1] Lee Y C, Pfender E 1987 Plasma Chem. Plasma Process. 71
- [2] Westhoff R Szekely J 1991 J. Appl. Phys. 70 3455
- [3] Pfender E , Fincke J et al 1991 Plasma Chem. Plasma Process. 11 529
- [4] Chyou Y P, Pfender E 1989 Plasma Chem. Plasma Process. 9 291
- [5] Dilawari A H, Szekely J, Batdorf J et al 1990 Plasma Chem. Plasma Process. 10 321
- [6] Robin L , Vervisch B , Cheron B G 1994 Phys. Plasma 1 444
- [7] Sabsab M, Vacquie S, Gravelle D V et al 1992 J. Phys. D: Appl. Phys. 25 425

- [8] George C , Candler G , Pfender E 1998 J. Phys. D : Appl. Phys.
 31 2269
- [9] Selezneva S E, Rajabian M, Gravelle D et al 2001 J. Phys. D: Appl. Phys. 34 2862
- [10] Han P , Chen X 2001 Thin Solid Films 390 181
- [11] Mazouffre S , Boogaarts M G H , Van der Mullen J M H et al 2000

Phys. Rev. Lett. 84 2622

- [12] Menart J, Heberlein J, Pfender E 1996 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 56 377
- [13] Launder B E, Spalding D B 1972 Lectures in Mathematical Models of Turbulence(New York : Academic)

Numerical modeling of supersonic plasma jet

Yuan Xing-Qiu¹) Li Hui²) Zhao Tai-Ze¹) Yu Guo-Yang³) Guo Wen-Kang¹) Xu Ping¹)

¹⁾(Institute of Modern Physics, Fudan University, Shanghai 200433, China)

²) (Department of Thermal Science and Energy Engineering,

University of Science and Techonlogy of China , Hefei 230027 , China)

³) (Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China)

(Received 25 September 2003; revised manuscript received 15 April 2004)

Abstract

Numerical simulation results are presented in this paper concerning the heat transfer and fluid flow within the supersonic plasma jet, which is produced by the converging-diverging plasma torch. The full Naiver-Stokes equations, which take into account the gas viscous effects, temperature and pressure dependent properties, and compressible effects, are employed in this simulation and the PHOENICS software is used to solve the set of nonlinear equations. The shock structure within the supersonic plasma jet is analysed in detail, and the effects of ambient pressure on the jet flow field are studied. Results show that the supersonic plasma flow interacts with the ambient gas and forms a series of compression and expansion waves in the region near the torch nozzle exit.

Keywords : plasma torch , supersonic plasma jet , PHOENICS PACC : 5225 , 5265 , 5270